PAT-NO:

JP362012913A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62012913 A

TITLE:

MULTITRACK MAGNETORESISTANCE EFFECT TYPE MAGNETIC HEAD

PUBN-DATE:

January 21, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME KAMO, YOSHIHISA SATO, NAOKI KATSUMATA, MASAO SHIGEMATA, KAZUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP60150177

APPL-DATE:

July 10, 1985

INT-CL (IPC): G11B005/39

ABSTRACT:

PURPOSE: To decrease noise and to obtain good S/N by forming a magnetic shielding layer as a conductive soft magnetic layer and integrally forming the same with plural tracks then removing part of the shield between MR elements.

CONSTITUTION: The 1st shielding layer 3 is formed on a soft conductive magnetic material such as 'Permalloy(R)' on a substrate 1 and thereafter the 1st insulating layer 8 consisting of an insulating material such as Al<SB>2</SB>O<SB>3</SB> or SiO<SB>2</SB> is formed thereon to form the MR element 2 ('Permalloy(R)', etc.). A bias film 9 consisting of a conductive material such as Ti is then formed thereon. After the 2nd insulating layer 10 consisting of Al<SB>2</SB>O<SB>3</SB>, SiO<SB>2</SB>, etc. is formed, throughholes are opened to the insulating layers 8, 10 to assure the conductivity between the 2nd shielding layer 12 and the 1st shielding layer 3. Terminals 13 are formed of a conductive material such as Au, Al or Cu in the upper part of the through- holes and finally a protective layer 14 consisting of

9/7/06, EAST Version: 2.1.0.11

Al<SB>2</SB>O<SB>3</SB> or SiO<SB>2</SB> is formed and is then worked by lapping, etc. until the terminals 13 are exposed, The external noise is thereby prevented and the coming-in of the signals from the adjacent tracks is prevented.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

9/7/06, EAST Version: 2.1.0.11

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62 - 12913

MInt Cl.

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)1月21日

G 11 B 5/39

7426-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

国発明の名称 マルチトラツク磁気抵抗効果型磁気ヘツド

> ②特 願 昭60-150177

22出 願 昭60(1985)7月10日

砂発 明 者 加 茂 蕃 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 ク 央研究所内 @発 明 者 佐 蕯 直 喜

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

⑫発 明 者 朥 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 亦 正 雄 央研究所内

四発 明 者 荗 俣 和 弘 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内 ②出 願 株式会社日立製作所

30代 理 人 外1名

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

弁理士 小川 勝男

発明の名称 マルチトラツク磁気抵抗効果型磁 気ヘツド

特許請求の範囲

1. 磁気抵抗効果素子の両側に絶称体を介して、 一対の導電性の磁気シールド部材を設けてなる トラツクを複数個で構成するマルチトラツク磁 気抵抗効果型磁気ヘツドにおいて、前記一対の 磁気シールドの部材を、複数のトラツクで一体 として算能性を確保すると共に、前記トラツク 間でシールド層の一部を除去すると共に、該一 対の磁気シールドの部材より引出される外部回 路と接続するための蝎子を有し、鼓蝎子を接地 を含む一定直流電位としたことを特徴とするマ ルチトラツク磁気抵抗効果型磁気ヘンド。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は磁気抵抗効果型磁気へツドの構造に関 し、特に、複数のトラツクを持つシールド付磁気 抵抗効果型磁気ヘツドのシールドの構造に関する。

(発明の背景)

磁気記録媒体と磁気ヘツドとの相対速度が比較 的遅い磁気記憶装置用再生ヘッドとして磁気抵抗 効果型磁気ヘツド(以下MRヘツドと称す) が用 いられつつある。MRヘツドはその感度が磁気記 録媒体との相対速度に依らず、低速でも高感度が 期待できるものである。通常、MRヘツドはその 分解能を高めるため、磁気抵抗効果素子 (以下 MR素子と称す)の両側に軟磁性体を配する機治 がとられる。このような構造は特開昭50-59023に 開示されており、第1図に示す如く、基板1の上 のMR弟子2の両側に絶縁用4を介して1対の磁 気シールド暦3,3′が設けられている。複数の トラツクを同時に再生する装置ではこれらのMR **穀子とシールド層の組がトラツク数だけ配置され** る(第1回では2トラジクの場合)。

MR素子2には、MR素子に健流を流してその 抵抗変化を電圧変化として検出するための電極 5 が設けられている。磁気シールド型3,12は検 出する必要のない信号磁界からMR素子を進へい すると共に、外来の雑音も遮へいする役目を持つ。 ところが一般に磁気シールド層は第1図で示す如 く、絶縁膜でおおわれているため電気的に絶縁さ れており、磁気シールド層に入つた雑存等はMR 素子との静電的、磁気的結合によりMR素子に漏 液しS/Nを低下させるもととなつた。

(発明の目的)

本発明の目的は、従来技術による、シールド付磁気抵抗効果型磁気ヘツドの欠点を除去することにより、ノイズを低減して良好なS/Nが得られる磁気抵抗効果型磁気ヘツドを提供することにある。

(発明の概要)

本発明は、磁気抵抗効果型磁気ヘッドを構成する磁気シールド層を導体性の軟磁性層とし複数のトラックで一体化して形成し、導体性を保つと共に、轉接トラックからの信号の温液を防止するためにMR票子間のシールドの一部を除去して、隣接トラックからの信号の温液を防止する。

(発明の実施例)

を形成し、最後にAQ2〇2やSiO2 等の保護層 14を形成した後、幌子13億出するまでラッピ ング等にて加工する。上記権治によれば第一のシ ールド頃3と第2のシールド頁12とはスルーホ ールを介して端子13で電気的に接続されており、 端子13を一定保付もしくは接頭にすることによ りシールド層に入つた雑音を逃がし、MR岩子に 漏洩することを防ぐことが可能となる。また、本 シールド層には第4図(a)に示す如く、MR楽 ・子の間の部分がែW、深さしにわたつて除去され ている。幅♥はシールド層に入つた磁束がこの部 分で短絡しなければ良く広い方が望ましいが母低 限シールド間隔 (大よそ第5回で絶紙網8.10 の厚みの和)あれば良く、通常、シールド間隔の 3~5倍程度とれば良い。また深さしは、トラツ ク間のシールドの導電性が確保できる限り大きい 方が望ましいがMR梨子2の幅H以上あれば良く、 通常2~3倍をとれば良い。実施例においては、 シールド間隔 2 μm, ΜR 幾子の高さHに1Ο μ m としたので $W = 5 \mu$ m , $L = 25 \mu$ m とし登

以下、本発明の一実施例を図を用いて説明する。 第4図は、本発明による磁気へツドの一例を示す 平而図で、第5図は、第4図のA-A′, B-B′での断面を示す図である。MRへツドは、そ の動作特性を繰形化し、感度を向上させるため、 MR寿子2に適切なパイアス磁界を印加する必要 がある。そのための方法として、シヤントバイア ス法、永久磁石によるバイアス磁界を印加する方 法等が公知であるが、本実施例ではシヤントバイアス法を用いた場合を実施例として述べる。

基板1上にパーマロイ等の導電性軟磁性材料で第1のシールド層3を形成した後、A&,O,、SiO。等の絡練材の第1の絶縁層8を形成する。次に、MR素子2(パーマロイ等)を形成した後、Ti等の導電材料のパイアス膜9を形成する。次にA&,O,、SiO。等の第2の絡縁層10を形成する。絶縁層8、10にはスルーホール11があけられ、第2のシールド層12と第1のシールド層3との導電性を確保する。スルーホール上部にはAu、A&, Cu等の導電性材料で端子13

極13を接地した。このようにすることにより、 外来ノイズをほとんど零に抵減すると共に、 隣接 トラツクからの借号の漏洩を、第3図の構造の場 1 合の一に低減できた。

本実施例では、MR素子のバイアス法としてシャントバイアスの場合について述べたが、本発明の効果は他のバイアス法でも同様に得られることは明らかである。

また、本実施例では、シールド層を矩形で除去したが第4回、(b)に示す如く三角形で、また 同図(b)に示す如く曲線で示される形状で除去 しても、同様の効果が期待できることは明らかである。

(発明の効果)

本発明によれば、複数のトラツクを包含する磁

気抵抗効果型磁気ヘッドにおいて、導電性のシールド層に入つて来る外来ノイズを防止すると共に 隣接トラックからの信号の翅リ込みを防止でき、 かつ、高トラック密度に対処した実装が可能となる効果がある。

図面の簡単な説明

. . 57

第1回は従来技術によるMRへツドの問題点を 説明するためのMRへツドの斜視図、第2回は本 発明の一実施例を説明するための図、第3回は第 2回のA-A'、B-B'での断面図である。 1…基板、2…MR素子、3、12…シールド層、 4…絶縁層、5…引出し導体、6…シールド層か らの引出し導体、7…再生回路、8…第1の絶縁 層、9…バイアス用導体層、10…第2の絶縁層、 第1回



